

**産業構造審議会知的財産分科会**  
**平成29年度第1回審査品質管理小委員会**  
**議事次第・配布資料一覧**

日 時：平成30年1月15日（月） 10時00分～12時00分  
会 場：特許庁庁舎7階 庁議室

**(議事次第)**

1. 開会
2. 審査品質管理の実施体制・実施状況に対する委員評価、及び改善提案について
  - (1) 資料説明
  - (2) 討議
3. 平成29年度審査の質についてのユーザー評価調査結果の報告
  - (1) 資料説明
4. 閉会

**(配布資料)**

議事次第・配付資料一覧

委員名簿

- 資料1 平成29年度の審査の品質管理における取組状況  
(特許、意匠、商標)
- 資料2 評価項目①～⑪の実績、現況等 (特許)
- 資料3 評価項目①～⑪の実績、現況等 (意匠)
- 資料4 評価項目①～⑪の実績、現況等 (商標)
- 資料5 評価に基づく審査品質管理の実施体制に関する改善提案

- 参考資料1 審査品質に関する評価項目及び評価基準
- 参考資料2 品質管理の実施体制・実施状況に関する改善提言(平成28年度)
- 参考資料3 品質マニュアル(特許、意匠、商標)